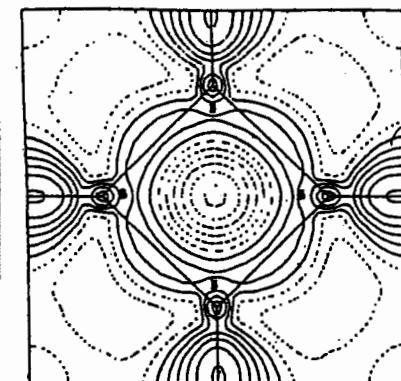
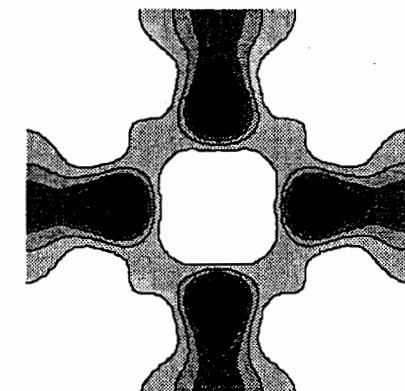


# DV-X $\alpha$ 研究協会会報

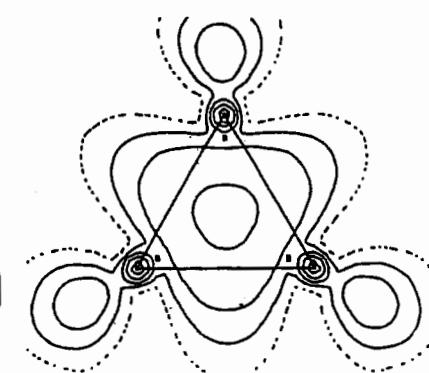
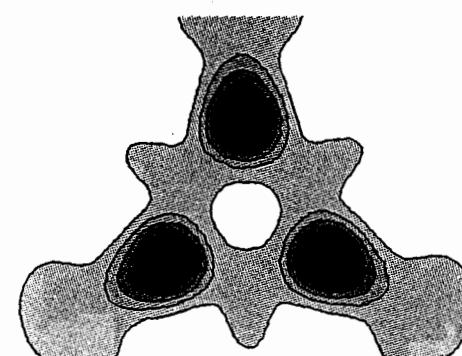
Bulletin of the Society for Discrete Variational X $\alpha$

Vol.10, No. 2 (1997)

Difference of charge density distribution for CaB<sub>6</sub>



B4 square face



B3 triangular face

## 金属材料の量子化学と量子合金設計

足立裕彦・森永正彦・那須三郎 共著

B5・200頁・本体 4,000 円

従来は有機化合物の電子状態計算に応用されてきた分子起動法を、金属材料の問題に応用しその成果を紹介したもので、DV-X $\alpha$ クラスター法を、金属材料をはじめとする材料研究の新しい研究手法として提案しようとするものである。金属学や材料工学の研究者・技術者のみならず、新しい材料科学を目指す大学院生・学生向き。

## 量子材料科学入門

—DV-X $\alpha$ 法からのアプローチ

足立裕彦 著

A5・316頁・本体 4,272 円

量子化学的手法を様々な材料科学の分野に利用する必要性が年々高まっている。本書は分子起動法で計算された色々な物質の電子状態を解説したものであるが、計算方法は著者らが開発・改良を加えた DV-X $\alpha$  法を使っている。著者のこれまで蓄積してきた多くの成果を盛り込み、今後、原子物理、物性物理、金属・セラミック材料学、錯体化学、触媒化学、分光化学など様々な分野への利用が期待され、その好指針書となった。

## DV-X $\alpha$ 法による電子状態計算

—そのプログラムと解説

岩沢美佐子・足立裕彦 共著

この解説書は DV-X $\alpha$  法による分子軌道計算のプログラム “DVSCAT” の内容を解説し、計算方法などを詳しく説明したものである。実際の計算がどのように行なわれるのかを理解するのに大変役に立ち、さらにプログラムを改良したり、新しいプログラムを開発しようとする場合にもきわめて有用である。

価格は税別

TEL03-3264-5711 FAX03-3265-5149

〒101-0051 千代田区神田神保町 3-2

三共出版

# DV-X $\alpha$ 研究協会会報

Bulletin of the Society for Discrete Variational X $\alpha$

Vol. 10, No. 2 (1997)

## 一目次

- 1997年度DV-X $\alpha$ 研究協会役員名簿
- DV-X $\alpha$ 研究協会会則
- 学生会員の方へお願ひ
- DV-X $\alpha$ 研究協会会員募集と入会申込書
- たぬき部会企画の講演会のお知らせ
- DV-X $\alpha$ 研究協会賛助会員の募集
- 韓日DV-X $\alpha$ のシンポジウム(第11回DV-X $\alpha$ 研究会)のお知らせ
- DV-X $\alpha$ 研究協会事務局より

## ■ 第10回DV-X $\alpha$ 研究会

- ・ 要旨集(B1～C20)
- ・ 企画「DV-X $\alpha$ 法の将来についてのディスカッション」

高精度全エネルギー解析のためのGQ(Gaussian Quadrature)-X $\alpha$ 法

高精度化について

パソコン版DV-X $\alpha$ 法の主な改良点

# 第10回 DV-X $\alpha$ 研究会 プログラム

会期： 1997年 8月6日（水）～ 10日（金）

会場： KKR名古屋三の丸会館

〒460 名古屋市中区三の丸一丁目5-1

電話 052-201-3326

敬称略

登壇者のみ記載（共同研究者は当日の発表または報告書をご覧下さい）

講演時間： 特別講演 60分（講演50分+質疑応答10分）

招待講演 25分（講演20分+質疑応答5分）

一般講演 5分（発表のみ、質疑はポスターセッションまたはコメント時間に行って下さい）

コメント 15分（講演のまとめと質疑）

<8月6日（水）>

10:00～10:10 開会の挨拶 森永正彦

10:10～10:55 <座長： 岡村一宏>

A1 三浦 薫（ソニー中研） PbTiO<sub>3</sub> の電子状態

A2 神田英之（京大工） NiO の酸素K殻 ELNES の理論計算

A3 斎藤朋広（早大理工） Al/Si 界面の XPS スペクトルの解析

A4 中村彰男（早大理工） Ag 表面の電子状態解析

A5 金 駿洙（韓国科学技術院） Simulation of e-beam lithography process as a  
(キム ギース) molecular level

コメント

10:55～11:35 <座長： 福島公親>

A6 大場史康（京大工） ZnO 中の遷移金属不純物の電子状態

A7 金 洋洙（京大工） チタン dichalcogenides の電子状態

(キム ヤンス)

A8 橋村一誠（京大工） SiO<sub>2</sub> ガラス中における遷移金属イオンの電子状態

A9 松本修治（岡山大環境理工） 酸化物ガラスの電子構造シミュレーション

A10 中城伸介（京大工） MgO / 金属界面の化学結合状態

コメント

11:35～12:50 ランチタイム

12:50～14:50 <座長： 杉原 淳>

☆特別講演 60分

A11 朴 順子（ソウル大） Incorporation Phenomena of Donor Dopant in BaTiO<sub>3</sub>  
(パク ソオンジャ) system

☆特別講演 60分

A12 金 明詰（郡山大） ラマン分光による Pb(Sc<sub>1/2</sub>Ta<sub>1/2</sub>)O<sub>3</sub> の秩序-無秩序  
(キム ミュンチュル) 現状研究

14:50～15:20 コーヒーブレーク

15:20～16:00 <座長： 森下政夫>

A13 藤居俊介（京大工） 還移金属シリサイドの化学結合状態

A14 川崎晋司（信州大繊維） ThCr<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>型構造をもつ KM<sub>2</sub>S<sub>2</sub>(M:Co,Ni,Cu)の電子構造

A15 水野正隆（神戸製鋼材料研） In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> の電子状態

A16 西田和史（岡山大環境理工） ホウ酸塩ガラスの電子状態  
コメント

16:00～16:45 <座長： 三浦 薫>

A17 福島公親（東芝研究開発センター） セラミックス中不純物の電子状態解析

A18 米倉伊佐久（湘南工大工） DV-X $\alpha$  法による BaTiO<sub>3</sub> と金属電極の濡れ性

A19 藤田昌樹（湘南工大工） (Pb,Ca)ZrO<sub>3</sub> の DV-X $\alpha$  法による電子構造

A20 岡村一広（松下電池技術研） リチウム二次電池用正極活性物質  
LiNi<sub>1-x</sub>M<sub>x</sub>O<sub>2</sub> (M=Ni,Co,Cr,Fe,Mn,Al) の電子状態と電極特性

A21 石井知彦（いわき明星大） CoSb<sub>3</sub> の電子状態

A22 足立和義（静岡大理） CaB<sub>6</sub>、YB<sub>6</sub> の電子状態

A23 関根理香（静岡大理） スモールメタルクラスターの形を決めるのは何か  
コメント

17:00～21:00 運営委員会、常任幹事会

17:00～21:00 ポスター

## <8月7日(木)>

#ポスターは終日

9:00~9:05 事務連絡

9:05~10:05 <座長： 大野かおる>

☆特別講演 60分

B1 Arne Rosen (Chalmers Univ.) Clusters, Fullerenes and Nanotubes-New Promising Species in Materials Science

10:05~11:15 <座長： 関根理香>

B2 蒋鍾涛 (静岡大電子工研) Application of DV-X $\alpha$  to the Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mask  
(チアンツォン-タオ) materials for deep-UV lithography

B3 申ウソク (名古屋大工) 多孔質SiCの電子構造II

☆招待講演 25分

B4 尾上順 (理研) 軌道解析からみた重原子を含む系の非相対論効果

☆招待講演 25分

B5 Turgut Bastug (京大化研) Density Functional caculation of the diatomic molecules

11:15~12:40 ランチタイム

12:40~13:40 <座長： 中松博英>

☆招待講演 25分

C1 宇田広之 (早稲田大理工) ROR過程によるO KVV Augerスペクトルの形状変化

B6.1 小野倫也 (大阪大工) 実空間差分法を用いた二原子分子の電子状態計算

B6.2 杉本光宏 (大阪大工) EEM加工機構の第一原理分子動力学シミュレーション

(B6 Don Ellis は講演中止になりました)

13:40~14:40 <座長： 尾上順>

☆特別講演 60分

B7 大野かおる (東北大金研) 全電子混合基底法を用いた電子状態計算 (Electronic-states-calculations with an All-electron Mixed-basis Approach)

14:40~14:50 写真撮影

14:50~15:10 コーヒーブレーク

15:10~16:00 <座長： 小和田善之>

☆招待講演 25分

B8 中安哲夫 (宇部興産宇部研究所) DV-X $\alpha$ 分子軌道法の拡張－高精度化へ向けて－

☆招待講演 25分

B9 中松博英 (京大化研) 題名未定

16:00~17:00

☆特別企画 ソフト開発の現状と動向についてのディスカッション

17:00~20:00 懇親会

## <8月8日(金)>

9:00~9:05 事務連絡

9:05~9:45 <座長： 安井潤>

C2 山本知之 (早稲田大理工) Al, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Si, SiO<sub>2</sub>のKLV Augerスペクトルのプロファイル計算

C3 菅野博義 (早稲田大理工) O K $\alpha$ 蛍光X線スペクトルの解析

C4 金井敦志 (早稲田大理工) O K X線吸収スペクトルの解析 1

C5 大沢仁志 (早稲田大理工) O K X線吸収スペクトルの解析 2

C6 館林徹 (早稲田大理工) S L<sub>2,3</sub> X線吸収スペクトルの解析

9:45~10:45 <座長： 山本知之>

☆招待講演 25分

C7 小笠原一禎 (京大工) DV-X $\alpha$ 法を用いた多重項エネルギーの第一原理計算

C8 伊藤伸一 (鹿児島大工) ホタルルシフェリンの半経験的分子軌道計算

C9 兼良高宏 (兵庫県立工業技術センター) 有機シリコン化合物のX線スペクトル計算

C10 金秀珍 (京大工) 炭素化合物の発光X線スペクトルの角度異方性のDV-X $\alpha$ 計算

C11 高橋昌男 (大阪大産研) ステアリン酸亜鉛単分子膜のZn K-XANES

10:55~11:55 <座長： 坂根弦太>

☆招待講演 25分

C12 小和田善之（兵庫教育大） 固体電解質中の伝導イオン周辺の電子状態

C13 森下政夫（姫路工大工）  $\text{SiO}_2\text{-Na}_2\text{O}$  系製鋼スラグの Si K $\beta$  EPMA スペクトルの検討とその結果に基づく塩基度の解釈

C14 坂根弦太（岡山理大理） 硫黄架橋モリブデンクラスター錯体の電子状態

C15 横溝臣智（福岡大理工） Ni(II)錯体液晶 Ni-K XANES スペクトル解析

C16 平田 勝（原研東海研究所） アクチノイド硝酸系の電子状態

11:55~13:10 ランチタイム

13:10~14:05 <座長： 高橋昌男>

☆招待講演 25分

C17 湯川 宏（名大工） 水素吸蔵合金の化学結合状態

C18 原田祥久（名大工） 金属間化合物の結晶構造マップ

C18 杉原 淳（湘南大工） Ag ドープによる  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  の電子構造と物性

C20 栗原正義（日環協） 金属ウランの電子構造（2）

14:10~15:00 総会、事務連絡

## <B1> Clusters, fullerenes and nanotubes - new promising species in materials science

(Department of Physics, Göteborg University and Chalmers University of Technology, S-412 96 Göteborg, Sweden)

Arne Rosén, Daniel Östling and Henrik Grönbeck

Access to techniques to produce and characterize free and deposited clusters, fullerenes and nanotubes has during the last decades generated several exciting discoveries. This contribution will give some results from recent electronic structure calculations of small transition metal clusters,  $\text{C}_{60}$  and nanotubes evaluated within the Local-Density-Functional Method. The calculations have been done using an LCAO approach except for the nanotubes and nanowires which have been treated with a new numerical method treating up to ten thousand electrons self-consistently. The effect of gradient corrections have also been analyzed for the transition metal clusters.

The optical properties of  $\text{C}_{60}$  and metal covered  $\text{C}_{60}$  have also been analyzed using a simplified RPA approach.

\* \* \* 参考文献 \* \* \*

以下に、他の国際会議の proceedings を抜粋したものを添付します。

特に、Advances in Quantum Chemistry (第1回 DV-X $\alpha$  ワークショップの proceedings) に詳しい論文が掲載予定です。

Ref. 1) Adv. in Quantum Chemistry, in press.

Ref. 2) Chem. Phys. Lett., 256 (1996) 109-118.

Ref. 3) Z. Phys. D 40. (1997) 206-209.

Ref. 4) Chem. Phys. Lett., in press.

Ref. 5) J. Chem. Phys., December, (1997).

Ref. 1)

Twenty to thirty years of DV-X $\alpha$  calculations: A survey of accuracy and applications

Arne Rosén

DV-X $\alpha$ 研究協会会報, Vol. 10, No. 2 (1997)

---

1997年12月1日 発行

編集者 DV-X $\alpha$ 研究協会

発行人 DV-X $\alpha$ 研究協会

発行所 DV-X $\alpha$ 研究協会

〒573 大阪市淀川区西中島5丁目6番16号

新大阪大日ビル10階1001号

泉科学技術振興財団賛付

振替 01010-5-52330番 DVXA研究協会

印刷所 研恒社

---

Bulletin of the Society for Discrete Variational X $\alpha$

Vol. 10, No. 2 (1997)

© The Society for Discrete Variational X $\alpha$ , Osaka, 1997